



INTELLECTUAL
PROPERTY INDIA
PATENTS | DESIGNS | TRADE MARKS
GEOGRAPHICAL INDICATIONS



सत्यमेव जयते

क्रम सं/SL No :011221329



पेटेंट कार्यालय, भारत सरकार

The Patent Office, Government Of India

पेटेंट प्रमाण पत्र

Patent Certificate

(पेटेंट नियमावली का नियम 74)

(Rule 74 of The Patents Rules)

पेटेंट सं. / Patent No.

567110

आवेदन सं. / Application No.

202311061662

फाइल करने की तारीख / Date of Filing

13/09/2023

पेटेंटी / Patentee

Indian Institute of Technology Mandi

आविष्कारकों का नाम /Name of Inventor(s)

1.Sumit Choudhary 2.Satinder K. Sharma 3.Jörg Schulze

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को, उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकटित **PROCESS DEVELOPMENT FOR EPITAXIAL GROWN GERMANIUM FINFETS INTEGRATED ON COST EFFECTIVE SILICON PLATFORM** नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार आज तारीख सितम्बर 2023 के तेरहवें दिन से बीस वर्ष की अवधि के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled **PROCESS DEVELOPMENT FOR EPITAXIAL GROWN GERMANIUM FINFETS INTEGRATED ON COST EFFECTIVE SILICON PLATFORM** as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 13th day of September 2023 in accordance with the provisions of the Patents Act,1970.



कान्ति
उन्नायक पंक्ति
पेटेंट नियंत्रक

अनुदान की तारीख : 03/06/2025
Date of Grant :

Controller of Patents

टिप्पणी - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, सितम्बर 2025 के तेरहवें दिन को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष में उसी दिन देय होगी।

Note. - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained, will fall / has fallen due on 13th day of September 2025 and on the same day in every year thereafter.